EXPRESS MAIL NO. EV719380772US

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-158633

(43) Date of publication of application: 21.06.1989

(51)Int.CI.

G11B 7/24

B41M 5/26

(21)Application number: 62-317034

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

15.12.1987

(72)Inventor: OKAWA HIDEKI

(54) INFORMATION RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide an information recording medium with which are simultaneously and compatibly provided with two characteristics; oxidation resistance and recording sensitivity by laminating and forming recording films which are different in crystallization temp. from each other on a substrate.

CONSTITUTION: The recording film having the relatively high crystallization temp. and the recording film having the relatively low crystallization temp. are laminated and formed on a substrate in the case of forming the amorphous recording films contg. carbon, hydrogen and a metal, metalloid or semiconductor element and having the crystallization temp. thereon. The recording film having the relatively low crystallization temp. contributes to the improvement of the recording sensitivity and the recording film having the relatively high crystallization temp. to the improvement of the oxidation resistance and, therefore, the resultant information recording medium is capable of simultaneously maintaining the two characteristics; the recording sensitivity and oxidation resistance. Te, Se, Bi, Ge, Sb, Sn, Pb, Ga, In or Ag is usable as the metal element. Sputtering vapor deposition is executed in an atmosphere consisting of gaseous alkane, gaseous alkene or gaseous alkyne and rare gas in the case of forming the recording film by sputtering.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-158633

@Int_Cl_1

識別記号

庁内整理番号

母公開 平成1年(1989)6月21日

G 11 B 7/24 B 41 M 5/26 A-8421-5D X-7265-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

⊗発明の名称 情報記録媒体

②特 願 昭62-317034

②出 願 昭62(1987)12月15日

砂発明者 大川 秀樹

神奈川県川崎市幸区柳町70番地 株式会社東芝柳町工場内

⑪出 願 人 株式 会社 東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

⑩代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

明知 粒

1. 発明の名称

情報記錄媒体

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 悲板、並びに炭末、水素及び金属、半金属 又は半導体元素を含む、結晶化温度を育するアモ ルファス状態の配録膜からなる情報記録媒体において、 法板上に互いに結晶化温度が異なる記録機 を積層したことを特徴とする情報記録媒体。
- (2) 耐記金属元素は、Te、Se、Bi、Ge、Sb、Sn、Pb、Ga、In又はAgである特許額次の範囲第1項記載の情報記録媒体。
- (3) 前記記録股は、アルカンガス、アルケンガス又はアルキンガス、及び希ガスからなる雰囲気中で金属、半金属又は半導体元素をスパック族替して形成する特許請求の範囲第1項記載の得限記録媒体。
- (4) 前記記録験は、ヒートモード方式による記録膜である特許請求の範囲第1項記載の情報記録 媒体。

(5) 前記互いに異なる結晶化温度が 100 ℃以上と 200 で以下である特許請求の範囲第 1項記載の情報記録媒体。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)・

本発明は、高感度でかつ長男命の情報記録器体に関する。

(従来の技術)

アルカンガス、アルケンガス又はアルキンガスのような災化水素ガスとArのような新ガスとの混合野田気中でTeその他の金銭、半金減又は半渉体(以下「金属等」と呼ぶ)をスパック無数ですると、基板上に堆積した情報記録膜は、X級的折によっても特定指数面からの回折ピークが認められないアモルファスであることが知られている。これはTeクラスタが皮化水素マトリクスによから、して、Teの凝集がマトリクスによって限っているためである。CH4ガス中でTeをスパックしたときには、X線小角放乱法から、約30

特閒平1-158633(2)

金属等の酸化反応は複雑であり、温度、湿度、 気体雰囲気(空気、CO₂等)等によって反応が 異なる。浸度の影響の少ないか又はほとんど無視 し得る状態での酸化は、通常「乾食」と呼ばれる が、その反応メカニズムは湿食と呼ばれる水溶液 中の金属等の腐血反応と全く同様に、酸化反応と **運元反応が同時に同一表面で進行すると説明されている。**

金属Mを例にとると、金属原子は酸化時に、結晶格子において下記(1)式に従って金属イオンと電子に解離する。

従ってこの電子を何らかの形で消費しなければ、 全国表面の近傍には、正と負の電荷をもった電気 二番展が生じるのみである。

しかし、このとき下記(2)の還元反応が同時 に進行すると、(1)で生じた n e ⁻ が消費され

(1)と(2)の反応をまとめると、次の(3) 式となり、酸化物が生成する。

$$M + O_2 \rightarrow (M^{(*-2)}, O_2) + (n-2) = -$$

そのためには(1)で生ずるne は、ただちに 3元反応が生ずる場所まで移動しなければなら

KU.

ところでTe-C股は、前述のようにアモルファスであるため、結晶化温度が存在する。Te-C膜の酸化のない状態における結晶化プロセスを調べるため、N₂気流中で昇温し、示差走査熱分析を行ったところ、Te-C膜の結晶化温度は、Teが多いほど低温側に位置し、Teが減少するほど高温側にシフトすることが見い出された。

(発明が解決しようとする問題点)

ところでレーザ光等の光によってヒートモード 記録をする場合には、Teの多い方が光の吸収率 が大きくなるため、感度も向上する。しかし記録 段中の炭素及び水素は減少するため、的述の耐酸 化性は悪化する。

送来、水素及び金属等を含む記録機が酸化される場合には、胰中の金属等同士が凝集して結晶化が起っている。従って耐酸化性能を維持していくためには、記録膜をできるだけ長くアモルファス状態に保つ必要がある。即ち結晶化温度ができるだけ高い方がよい。しかし上に述べた通り、結晶化温度の高いものは下きのよいため、先記録の島度が低下する。

従来は、甚板上に単層の記録膜を積層していたが、これでは常に一定の結晶化温度をしか得ることができないため、結晶化温度の高いものにすれば記録感度が低下し、他方結晶化温度の低いものにすれば耐酸化性が低下して、2つの特性(記録感度と耐敗化性)を両立することは困難であった。

[発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

本発明は上記問題点を解決するために、 括板、 並びに炭素、水素及び金属、半金属又は半導体元 業を含む、 結晶化温度を有するアモルファス状態 の記録膜からなる情報記録媒体において、 括板上 に互いに結晶化温度が異なる記録膜を積層したこ とを特徴とする情報記録媒体を提供する。

(作用)

本発明によれば、従来と同一の機関の記録膜において、互いに結晶化温度の異なる、即ち相対的に結晶化温度が高い記録膜と低い記録膜を超形する。すると同述のように結晶化温度の相対的に低い記録膜は記録感度を向上させ、結晶化温度の相対的に高い記録膜は耐酸化性の向上に寄与するため、記録感度と耐酸化性の2つの特性を同時に良好に保つことができる。

(実施例)

以下添附図面を参照して、本発明の実施例を 説明する。

もよい。 なお半導体をターゲットとす る場合には 直流電源ではなく、高周波電源を用いる。

数板11は、第1812と第2813の成機中は50 rpm で回転17させ、全面にわったって均一に成擬されるようにした。 蒸板としては、 P C の低ポリメチルメタクリレート (P M M A) 等の有機樹脂やSiО₂ (石英ガラス) も用いることができる。成膜中には蒸板11の加熱は行わなか

記録機(第1届と第2届の機厚の和)厚は 250人とした。第1届の結晶化温度は130℃、第2届のそれは120℃であった。

放電終了後は窒素10でチェンバ1内をリーク して大気圧に戻し、結晶化温度の相異なるTe‐ 奖施例1

第1図に示した皮を排気装置において、 真空チェンパ1を常圧から 0 . 5 m T orr までは油回転ポンプ 2 で減圧した後、 切替弁 2 0 を クライオポンプ 3 似にし、 クライオポンプ 3 を 用いて 5 × 1 0 f T orr 以下に排気する。 次いでメタンガス 4 を 2 0 S C C M と アルゴンガス 5 を 5 S C C M、 それぞれマスフローコントローラ 6 及び 7 を通してチェンパ 1 内に導入する。

C膜が積層されたPC基板15を取出す。

光ディスク用の記録媒体として用いる場合には、 予め基板上に案内海(プリグループ)の形成され た円板状の基板を用いる。

实施例2~4

実施例1と同様の方法によって、第1届と第2届の機厚の和を250人とし、第1届と第2番の結晶化温度がそれぞれ110でと100℃、115℃と110℃、並びに120℃と115℃の2届の記録機を報路した情報記録媒体を形成した

第2図に実施例 1 ~ 4 の成膜した案内談付き P C 基板を 1 8 0 0 rps で回転させ、波長 8 3 0 naの半導体レーザで實込んだ場合の変調度を示す。 パルス幅は 6 0 nsecとした。比較のため、膜厚 2 5 0 人のTe- C 単層の記録膜(結晶化温度 1 4 0 で)に皆込んだ結果(比較例 1)も同時に示した。本発明の記録膜(実施例 1 ~ 4)の方が 高感度であることが分る。

第3図には本発明の2層の記録膜(実施例1~

特開平1-158633 (4)

4)と第2図に示した比較例1の記録膜、さらに 同一の厚さのTe単蹈膜(比較例2)の高温高度 下における寿命テスト(加速テスト)の結果を示 す。条件は65で-90%とした。

労命のモニターパラメータとして記録暖面の反射率(波長830 mmにおける分光反射率)を、初期値を1 に規格化して示した。

これをみると、Te腹(比較例2)はわずか数 日で急激な変化があるが、本発明の記録膜(実施 例1~4)はほとんど変化していない。比較した 三者のうちでは比較例1が最寿命であったが、第 2図に示した光記録の費込み感度は悪く、二律相 反の関係となっている。従って本発明による記録 扱か、記録感度及び寿命を総合的に判断して最も 優れていることが分る。

なお上記実施例では炭化水素ガスとして、アルカンガス(メタンガス)を用いたが、エチレンガスなどのアルケンガス、アセチレンなどのアルキンガスを用いてもよい。

また本実施例においては、金属等としてTeを

用いたが、 S. e、 B i 、 G e 、 S b 、 S n 、 P b 、 G a 、 I n 又は A g も用いることができる。

[発明の効果]

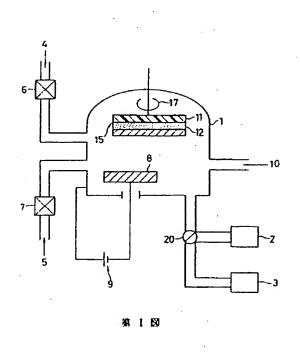
以上説明したように本発明によれば、光記録符・ 性としての高感度と長寿命の両長所を兼ね備えた 情報記録媒体を得ることができる。

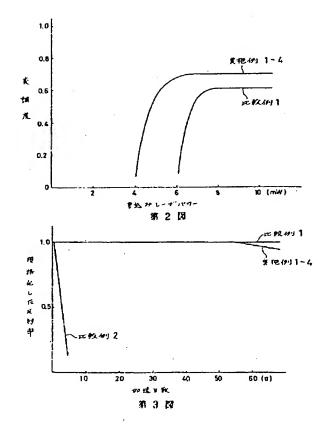
4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例に係る真空成膜装置を示す図、第2 図は本発明の一実施例の記録感度を示すグラフ図、及び第3 図は本発明の一実施例の加速テストの結果を示すグラフ図である。

1 …… 典空チェンバ、 4 …… メタンガス、 5 … … アルゴンガス、 8 …… T e ターゲット。

出願人代理人 弁理士 鈴江武彦





【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第6部門第4区分 【発行日】平成6年(1994)10月18日

【公開番号】特開平1-158633 【公開日】平成1年(1989)6月21日 【年通号数】公開特許公報1-1587 【出願番号】特願昭62-317034 【国際特許分類第5版】 G118 7/24 521 C 7215-5D

B41M 5/26

[FI]

B41M 5/26

X 8305-2H

¥6.3∄18 Π

特許疗長官 麻 生

- 45 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
- 2. 発明の名称 切 报 起 料 格 体
- 3、特点をする点 水件との関係 特許由関人 300 株式会社 東芝
- 4. 代 理 人 東京都手代用民國が開るデ用で委立号 \$ 张 内 林 阁 特 許 单 府 所 内 〒100 電話03 (3502) 3181 (人代表) (5847) 州田士 お 江 氏 成
- 5. 自食輸出
- 6. 精正の射象 明頼さ

- (1) 特許請求の範囲をŊ証の通り訂正する。
- (2) 明細点第7点第3行目から同節8行目に「水光明は上記問題点~情報記録 媒体を提供する。」とあるのを下記のように訂正する。
- 「本発明は上記問題点を解決するために、基拠、並びにこの基長上に最越され、 炭素、水煮及び金属、半金属又は半導体元素のうちのいずれかの元素を含み、月 いに結晶化温度が異なるアモルファス状態の複数の記録版からなることを特徴と する情報記録媒体を提供する。」

2. 特許請求の確認

- (1) 基材、並びに<u>二の場所上に最后され、</u>炭素、水素及び全域、半全域又は非 等体元素のうちのいずれかの元素を<u>含み、小いに結晶化型度が異なる</u>アモルファ ス状態の<u>変数の</u>記録数からなることを特徴とする特別記録媒体。
- (2) 前記金銭元素は、Te、Se、Bi、Ge、Sb、Sn、Pb、Ga、Un又はAgである特許請求の範囲第1項記載の情報記録媒体。
- (3) 商記記録数は、アルカンガス、アルケンガス又はアルキンガス、及び治ガスからなる否拠以中で会域、半会以又は下場体元素をスペック差着して形成する特許品求の減囲第1項記載の情報記載現体。
- (4) 的記念録算は、ヒートモード方式による記録膜である特許蓄水の範囲策1 項記載の情報記録媒体。
- (5)前記点いに異なる情量化温度が100で以上と200で以下である特許結束の福田市1項記載の情報記録媒体。

出版人代理人 古理士 给证武彦